

SiC_f/TC17复合材料界面热稳定性及元素扩散机理

张旭, 王玉敏, 雷家峰, 杨锐

中国科学院金属研究所, 沈阳 110016

THE INTERFACIAL THERMAL STABILITY AND ELEMENT DIFFUSION MECHANISM OF SiC_f/TC17 COMPOSITE

ZHANG Xu, WANG Yumin, LEI Jiafeng, YANG Rui

Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences, Shenyang 110016

[摘要](#)

[图/表](#)

[参考文献\(34\)](#)

[相关文章 \(15\)](#)

[点击分布统计](#)

[下载分布统计](#)

版权所有 © 2008 《金属学报》编辑部

地址: 沈阳市文化路72号, 中国科学院金属研究所(110016)

电话: +86-024-23971286, 传真: +86-024-23843760 E-mail: jsxb@imr.ac.cn

本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发 技术支持: support@magtech.com.cn

美女图片

美女 美女美女 美女美女